

تحضير وتوصيف متركبات نانومترية من بولي ميثا اكريليت / اكسيد الكوبلت/ اكسيد النحاس / للتطبيقات الضوئية والعازلة

S. El-Sayed and Adel M. El Sayed, Preparation and characterization of CuO/Co₃O₄/ poly(methyl methacrylate) nanocomposites for optical and dielectric applications” J. Mater. Sci: Mater. Elect.32 (2021), 13719–13737.

تعتبر متركبات أكاسيد المعادن الانتقالية (TMOs) مع البوليمرات ذات تطبيقات تكنولوجية وصناعية وبيولوجية حديثة. ولذلك تم في هذا البحث تحضير جسيمات النانومترية من اكسيد الكوبلت (Co₃O₄) وكذلك اكسيد النحاس (CuO) بواسطة sol-gel. تم خلط الاكاسيد النانومترية المحضرة مع البولي (ميثيل ميثاكريلات) (PMMA) باستخدام طريقة الصب. تم توصيف المركبات النانومترية باستخدام التقنيات المختلفة. أشارت نتائج حيود اشعة اكس (XRD) والميكروسكوب الالكتروني النافذ (HR-TEM) إلى درجة نقاء عالية لـ Co₃O₄ ، CuO وأن التركيب البلوري لـ Co₃O₄ مكعب متمركز الوجة (fcc) بمتوسط حجم للجسيمات ٥٨ نانومتر بينما بنية CuO أحادي الميل بمتوسط حجم الجسيمات 35 نانومتر. تأثرت الطبيعة الغير متبلورة لبوليمر PMMA بعد اضافة الاكاسيد النانومترية . اظهرت نتائج الميكروسكوب الالكتروني الماسح (FE-SEM) وتحليل فورييه للاشعة تحت الحمراء (FTIR) التفاعل بين الاكاسيد النانومترية وسلاسل البوليمر. كما أظهرت عينة البوليمر الغير مطعمة شفافية حوالي ٩٠% ، أدت إضافة الاكاسيد النانومترية إلى تقليل فجوة الطاقة بشكل فعال مع الحفاظ على العينات بنفاذية عالية. لوحظ أن اضافة CuO أكثر فاعلية من Co₃O₄ في المعاملات الضوئية للمركبات النانومترية. تحسن ثابت العزل الكهربائي بعد إضافة الاكاسيد النانومترية للبوليمر. ، شوهد أن جميع المتركبات النانومترية لديها معامل فقد منخفض. بالإضافة إلى ذلك ، تم دراسة تأثير Co₃O₄ ، CuO على توصيل التيار المتردد وآليته. مما سبق اتضح أنه يمكن استخدام المتركبات قيد الدراسة في الأجهزة القائمة على تقنية النانو مثل التحكم في الإجهاد الكهربائي، مكثفات الأفلام والطلاء المضاد للانعكاس لتطبيقات الخلايا الشمسية.